

Français 1 of 1

### <u>Images</u>

### (12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(11) WO *01/32739* 

(13) A1

- (21) PCT/JP00/07620
- (22) 30 October 2000 (30.10.2000)
- (25) Japanese

(26) Japanese

(30) 11/310825

01 November 1999

JP

(01.11.1999)

- (43) 10 May 2001 (10.05.2001)
- (51)7 C08G 61/06
- (54) PROCESS FOR PRODUCING CYCLOOLEFIN POLYMER
- (71) ZEON CORPORATION [JP/JP]; 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 (JP).
- (71) 日本ゼオン株式会社 (ZEON CORPORATION) [JP/JP]; 〒100-0005 東京都 千代田区丸の内二丁目6番1号 Tokyo (JP).
- (72) SUGAWARA, Tomoo [JP/JP]; Zeon Corporaton, Research & Development
- (75) Center, 2–1, Yako 1-chome, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0863 (JP).
- (72) 菅原智雄 (SUGAWARA, Tomoo) [JP/JP]; 〒210-0863 神奈川県川崎市川崎
- (75) 区夜光一丁目2番1号 日本ゼオン株式会社 総合開発センター内 Kanagawa (JP).
- (74) UCHIDA, Yukio; Uchida & Associates, Sunny Port Shiba 1005, 5-10, Shiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0014 (JP).
- (74) 内田幸男(UCHIDA, Yukio); 〒105-0014 東京都港区芝二丁目5番10号 サニーポート芝1005 内田特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) CN, JP, KR, US
- (84) European patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

### Published

- -- with international search report
- (57) A process for producing a cycloolefin polymer which comprises mixing a starting liquid reaction mixture comprising a cycloolefin with a catalyst comprising a complex comprising ruthenium and, coordinated thereto as a ligand, at least one member selected among neutral electron donors and heteroatom-containing carbene compounds and polymerizing the cycloolefin by ring-opening metathesis polymerization, characterized in that the starting liquid reaction mixture is prepared in an inert gas atmosphere. The ring-opening metathesis polymerization is conducted by bulk polymerization or solution polymerization. According to need, a Lewis acid is incorporated in the starting liquid reaction mixture comprising a

THIS PAGE BLANK (USPTO)

cycloolefin, and a Lewis base is used in combination with the catalyst. By the process, a polymer which need not be postcured after polymerization can be obtained at a high conversion.



Français 1 of 1

|                         | 1 | •        |
|-------------------------|---|----------|
|                         |   |          |
|                         |   | <u>.</u> |
|                         |   | -        |
|                         |   | -        |
|                         |   | -        |
| THIS PAGE BLANK (USPTO) |   |          |
|                         |   |          |
|                         |   |          |
|                         |   |          |
|                         |   |          |
|                         |   |          |
|                         |   |          |
|                         |   |          |
|                         |   |          |
|                         |   |          |
|                         |   |          |

## (13)特許協力条約に基づいて公開された国際出版

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

2739 A1 公開番号 (10) 函題( WO 01/3

PCT

2001年5月10日(10.05.2001) (43) 国際公開日

(51)

免明者; および 免明者/出願人 (米図についてのみ); AWARA, Tomoo) [JP/JP]; 〒21(川崎区夜光一丁目2番1号 日4開発センター内 Kanagawa (JP 5.8 C08G 61/06 PCT/JP00/07620 国際特許分類? (21) 因感出器曲句:

ついてのみ): 菅原智雄 (SUC.): 〒210-0863 神奈川県川崎市 号 日本ゼオン株式会社 総合

2000年10月30日(30.10.2000) 国際出版の倉語: 避刑盛团

(22)

(32)

代理人: 内田幸男(UCHIDA, ) 都港区芝二丁目5番10号 サニ・ 許事務所 Tokyo (JP). 3 日本語

, Yukio); 〒102-0014 東京ニーポート芝1005 内田特

日本協 <u>e</u> 1999年11月1日(01.11.1999) 優先権データ: 特願平11/310825 国際公開の智語: (92)

30

出顕人 (米固を除く全ての指定国について): 日本ゼオン株式会社 (ZEON CORPORATION) [JP/JP]; 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 Tokyo

Ē

(81) 指定国 (国内): CN, 1P, KR, US.

指定国(広域): ヨーロッパ特件 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, LE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). **8** 

液付公閒書類: 一 国際調査報告書

(税案有)

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING CYCLOOLEFIN POLYMER

(54) 兜明の名称: 斑状オレフィン重合体の製造方法

(57) Abstract: A process for producing a cycloolefin polymer which comprises mixing a starting liquid reaction mixture comprising a cycloolefin with a catalyst comprising a complex comprising ruthenium and, coordinated thereto as a ligand, at least one member The ring-opening metathesis polymerization is conducted by bulk polymerization or solution polymerization. According to need, a Lewis acid is incorporated in the starting liquid reaction mixture comprising a cyclooletin, and a Lewis base is used in combination with the catalyst. By the process, a polymer which need not be postcured after polymerization can be obtained at a high conversion. cycloolefin by ringan inert gas atmosphere, selected among neutral electron donors and heteroatom-containing carbene compounds and polymerizing the opening metathesis polymerization, characterized in that the starting liquid reaction mixture is prepared in 

(21) 脚芯:

する 方法において、該反応原液を不活性ガス雰囲気下に調製することを特徴とする環 状オレフィン重合体の製造方法。この開環メタセシス重合は、塊状重合法または **容液重合法により行われる。所望により、塊状オレフィンを含有する反応原液に** この方法に 7 中性電子供与体およびヘテロ原子含有カルベン化合物の中から選ばれた少 を賦状オレ シス重合さ よれば、重合後にポストキュアが不要な重合体が高反応率で得られる ルイス酸が配合され、また、触媒とともにルイス塩基が併用される。 一種が配位子としてルテニウムに配位された蜡体からなる触媒 ンを含有する反応原液と混合し、核環状オレフィンを開環メタセ

**65725/10** 

WO 01/32739

\_

曾

無

器

ン重合体の製造方法 7 5 既状ギア

### 技術分野

ンの開環重合体の製 一)が不要 な重合体を生成し、かつ髙反応率をもたらす、ルテニウム蜡体を触媒として用い (ポストキュア 16 ィンの開環重合体の製造方法における改良に関す ウム錯体を触媒として用いる環状オレフィ 国合後の後硬化処理 より群しくは、 1[ 造方法に関する。 本発明はルテ る既状オアン

### 背景技術

各種のルテニウム錯体が知 <del>,</del>7) 配位子な ムまたはオ  $\lambda$ ルアニウ 7 1 三級ホス 891号には、 ィン類の開環重合用触媒として、 トウムの少なくとも一種の二価カチャン和行命物に、 5 0 8 が結合された錯体化合物が記載されている ì 特表平10 例えば、 環状オレフ **ふたトンる**. 徐米、

また の海 D H 1 | "8号には、種々の配位子を有するルテ Ø ン **\*** はオスミウム金属のカルペン錯体化合物が開示され、ジシク 状重合用触媒として使用した実験例が記載されている 2  $\infty$ 0 5 また、特表平9-

のような失活物質の影響を比較的受け難いという利点がある。しかしながら、塊 反応率を上げるために反応速度の遅い系 大や沿河 ーが必要であるという欠点 **現状オレフィンの重合に際して、** 1 # らに生成重合体のポスト 状(バルク)重合に適用する場合には、 これらの公報に記載された触媒は、 业 نہ を用いて重合 有している

、触媒を添加した反応 プン中で3時間反応さ 8号の実験例によると 0 2の4 က たあとの反応収率は86%と記載されている らに 1 2 tu  $\infty$ ψ  $^{\circ}$ 液を約65℃で1時間反応さ 5 1 前配特表平9 例えば、

ように反応率を高めるために反応速度の遅い反応系を採用せざるをえない 工業的規模での成形品の生産 一工程が必要なことは、 では大きな問題となっている キュア らにポスト 也 6 ند ١J

1

## 発明の開示

従来技術の上記のような問題点に鑑み、本発明の目的は、ルテニウム錯体を重合触媒とする環状オレフィンの開環重合において、ポストキュアーが不要な重合体を生成し、しかも高い反応率をもたらす開環重合体の製造方法を提供することにある。

いても鋭意検計重ねた結果、 また、不括性ガス雰囲気下で反応させることによっ 体のポストキュアーが不要となるこ という特殊な状況においては、 れて、 本発明者ら 同時に自己発熱による自己キュアーによっ <u>11</u> ナテ 11 ウム錯体を用いた環状オレフィ 重合反応熱によっ 酸素(空気)の存在下で触媒が失活しやすいこ とを見出した て短時間で急激に起こる て高温時の触媒失活が押さえ て高反応率となり、生成重合 ンの塊状重合の条件に 温度上昇

さらに、金型内の空隙部における塊状重合においては、該空隙部を窒素などの不活性ガスで置換せずとも、反応原液を不活性ガス雰囲気で調製するだけでもポストキュアーが不要な重合体が得られることを見出して、本発明を完成させるに

かくして、本発明によれば、中性電子供与体およびヘテロ原子含有カルベン化合物の中から選ばれた少くとも一種が配位子としてルテニウムに配位された錯体からなる触媒を環状オレフィンを含有する反応原液と混合し、核環状オレフィンを開環メタセシス重合させる方法において、核反応原液を不活性ガス雰囲気下に調製することを特徴とする環状オレフィン重合体の製造方法が提供される。

前記開環メタセシス重合は、塊状重合または溶液重合のいずれであってもよい。 しかしながら、金型に反応原液を注入して硬化させる塊状重合であることが好ま しく、また、塊状重合における重合物の最高到達温度は140℃以上であること が好ましい。

## 発明を実施するための最良の形態

## レテニウム錯体触媒

本発明で用いる環状オレフィンの開環重合用触媒は、中性電子供与体およびへ

WO 01/32739

ယ

PCT/JP00/07620

テロ原子含有カルベン化合物の中から選ばれた少くとも一種がルテニウムに配位子として配位してなる錯体である。このルテニウム錯体としては、通常、下記一般式〔1〕~〔3〕で示されるルテニウム錯体が用いられる。

(式中、X」は互いに独立に任意のアニオン性配位子を示し、L,は互いに独立に任意の、中性電子供与体およびヘテロ原子含有カルベン化合物の中から選ばれた少くとも一種を示す。 X,およびL,の2個、3個または4個が互いに結合して多座キレート化配位子を形成してもよい。mは0~2の整数で、nは1~3の整数である。2は1または2である。)

$$X_3$$
 $R_0$ 
 $R_2$ 
 $R_2$ 

窒素原子、 独立に任意のア の原子を含んで は互いに結合し 種を示す。 性電子供与体お 少。 R,およびR2は、互いに独立に水素、またはハロゲン原子、酸素原子、 強烈 70 て多風牛レート化配位子を形成してもよい。) よびヘテロ原子含有カルベン化合物の中から選ばれた少くとも一 ニオン性配位子を示す。L 2およびL 3は互いに独立に任意の、中 もよい $C_1 \sim C_{20}$ の炭化水素基を示し、 $X_2$ および $X_3$ は、互いに 原子、リン原子およびけい桒原子の中から選ばれた少くとも一種 R<sub>2</sub>、X<sub>2</sub>、X<sub>3</sub>、L<sub>2</sub>およびL<sub>3</sub>の2個、3個、4個または5個

(式中、R<sub>3</sub>およびR<sub>4</sub>は、互いに独立に水素、またはハロゲン原子、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、リン原子およびけい素原子の中から選ばれた少くとも一種の原子を含んでもよいC<sub>1</sub>~C<sub>20</sub>の炭化水素基を示し、X<sub>4</sub>およびX<sub>5</sub>は、互いに独立に任意のアニオン性配位子を示す。L<sub>4</sub>、L<sub>5</sub>は互いに独立に任意の、中性電子供与体およびヘテロ原子含有カルベン化合物の中から選ばれた少くとも一種を

固が互いに 4個または5 示す。R3、R4、X4、X5、L4、L5の2個、3個、 結合して多座キレート化配位子を形成してもよい。)

ものいとだ とができる 原子のこと ン原子 ある。カルベンは、一般的には反応中に生じる不安定な中間体として存在するが コン原子 称いめり **素原子**、 前記「カルベン化合物」とは、メチレン遊離基を有する化合物の総 (>C:)で表されるような電荷のない2価の炭素原子を有する化合。 ヘテロ原子を有すると比較的安定なカルベン化合物として単離するこ また、前記「ヘテロ原子」とは、周期律表第15族および第16族の) レン原子などを挙げることができる。なかでも、窒素原子、酸素原子、 であり、具体的には、窒素原子、酸素原子、リン原子、硫黄原子、ヒ 窒素原子 **硫黄原子が安定なカルベン化合物を得るためには好ましく、** が特に好ましい。

-2-1 **ーイミダゾリン-2-イリデン、1,3-ジシクロヘキシル-4-イミダソ**リ 光ン、1. ジック 3ージメシチルー4ーイミダゾリンー2ーイリデン、1,3ージアダマンチル-ニデン、 インドン ヘテロ原子含有カルベン化合物の具体例としては、1,3-ジイソプロピル 1, 3ージシクロヘキシルイ ンニン വ と ソー2ーイリデン、1、3ージ(メチルフェニル)ー4ーイミダゾリン ダゾリジンー 2 ーイリデン、1, 3 ージ (メチルフェニル) イミダゾリ リデン、1、3ージ (メチルナフチル) ー4ーイミダゾリン-2ーイリ ーイミダゾリンー2ーイリデン、1, 3ージフェニルー4ーイミダン ーイリデン、1、3、4、5ーテトラメチルー4ーイミダゾリン-2ー 5ーテトラフェニルー4ーイミダソリン-2ーイリデン、 ーイリデン、1、3ージ (メチルナフチル) イミダゾリジン-2-イリ 3ージメシチルイミダゾリジン-2ーイリデン、1, 3ージアダマンチ ソリジンー2-イリデン、1、3-ジフェニルイミダソリジン-2-イ 4ートリフェニルー4 ソプロピルフェニル) -2, 3-ジヒドロチアゾール-2-イリデンな 4ートリアゾールー5ーイリデン、3ー(2, 5ーテトラメチルイミダゾリジン-2-イリデン、1, ロヘキシルヘキサヒドロピリミジン-2-イリデン、N, N, N' ジインプロピルイミダブリジンー2ーイリデン、1, ю С ライソプロピルホルムアミジニリデン、1. -1H-1, 2,3, 4, 3, 4, 六 口

WO 01/32739

ことができ

ージイソプロピルイミダン ーイリチ 0 チディ 7 4 က വ ダンリン 2 3ージメツチル ジメグ 4. インドン、 4 က ロ原子が觜高い置換基 **トイリ**デ ダンリ Λ . ო 3ージシクロヘキシルイミダソリジ ーイリデン -イミダゾリン-2-イリデン、1 4ーイミ ージアダマンチルイミダゾリ " , 1, က 4-7 -2-イリデン、 ーイリデン、1, ラメチルイミダゾリジン-2-イリデンなどが挙げられる ダゾリンー  $\circ$ 0 က **レイ** フ ドソ ーイリデン、1 ダマンチル 2-イリデン、1、 **ミダソリジン** インプロアル ドダンリン 4-11 7 | 3ージア (メチルナフチル) イミダゾリジン-2 ン、1、3ージフェニルイミダブリジン カルヘンに解析す ーイミダゾリン 7-4-1 ージ(メチルフェニル)イ 2 0 3ージンクロヘキンル က က ーイミダソリン ダブリンー -イリデン、1, ージフェニル - インドン、1. ーイリデン、1 4 具体的には 4 17/ # \ \ \ れらの中では、 チャ က H 4 チルフ 2 テトラメ 4, 2 7, 1, 3  $\sim$ ı レチト) ダブリン 11 ンコツソ アソ ンジン H S

~ [3] 中のアニオン性配位子は、中心金属から引き離されたと 中性の電子供 与性化合物は、中心金属から引き離されたときに中性の電荷を持つ配位子 きに負の電荷を持つ配位子であればいかなるものであってもよい。 わちルイス塩基であればいかなるものでもよい。 前記以[1]

CIBLUIA アルケ 置換シク コキン基、アリールオキシ基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、 アルキルチオ基、 アルキルスルフ 7 5 一下海(一 X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>、X<sub>3</sub>、X<sub>4</sub>およびX<sub>5</sub>の具体例としては、F、Br、 アルキル基、 どのハロゲン原子、水紫、アセチルアセトナト基、ジケトネ ート基、アリールスルフォネート基、 二小基 置換アリル基、アルケニル基、 ールチオ基、アルキルスルホ を挙げることができる。 ペンタジエニル基、 ルキルスルフォネ ニルチオ基、アリ

アコン ホスフィナイト類 カルボニル、アミン テル類、ホスフィン類、 酸苯、水、 ニトリル類、エス 中性電子供与体の具体例としては、 テル類、

ホスファイト類、スチビン類、スルホキシド類、チオエーテル類、アミド類、芳香族化合物、環状ジオレフィン類、オレフィン類、イソシアニド類、チオシアネート類などが挙げられる。

R」、R2、R3およびR4の具体例としては、水素、アルケニル基、アルキニル基、アルキル基、アリール基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルケニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アリールオキシ基、アルコキシカルボニル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルスルホニル基、アルキルスルフィニル基などを挙げることができる。

前記式 [1] ~ [3] で示されるルテニウム錯体の具体例としては、以下のものを挙げることができる。

すなわち、一袋式 [1] の宛としては、(p ークメン)トリシクロヘキシルホスフィンルテニウムジクロリド、ピス(トリシクロヘキシルホスフィン)ルテニウムジクロリド、「1, 3ージ(メチルフェニル)-4-イミダゾリン-2-イリデン](p ーシメン)ルテニウムジクロリドなど;

クロヘキシルホスフィン) ベンジリデンルテニウムジクロリド、(1. スフィン) ベンジリデンルテニウムジクロリド、(1, 3 ージメシチルイミダソ **ホスフィン)ルテニウムジクロリド、(フェニルチキメチレン)ピス(トリイソ** リデンルテニウムジクロリド、 クロリド、 コジソー2 **リアン)(トリックロヘキッルホスフィン) ベンジリアンルテニウムジクロリド、** ダンリジンー 2 ーイコアン)(トリックロヘキシルホスフィン)ベンジコアンル プロピルホスフィン)ルテニウムジクロリド、(1,3-ジシクロヘキシルイミ テニウムジクロリド、 前記一般式 [2] の具体例としては、ペンジコデンビス(トリックロヘキシル イリア ယ 1 ジメシチルイミダンコジンー2ーイリアン) (トリックロヘキシルホ ーイミダンリンー2ーイリアン)(トリフェニルホスフィン)ベンジ ーイコアン)(トリフェニルホスフィン)スソジリアンルチニウムジ 3ージ (メチルナフチル) イミダゾリジンー2ーイリデン] (ト 3ージメシチルー4ーイミダンリンー2ーインデン) (トリッ (トコックロヘキッルホスレィソ) ベソジコアソルチニウムジ (1, 3ージシクロヘキシルー4ーイミダンリンー2ーイ [1, 3ージ (メチルフェニル) イミダソリジン

> ホスフ ソー2ーイリア ンジリデンルテニウムジクロリド、ビス(1、 3 -ジイソプロピルイミダソリジ コック ンルテニウムジクロリド、ビス(1,3-ジシクロヘキシル-4-イミダソリン ピス (1, 3-ロヘキツブイッ ヘキサヒドロアコミジンー2-イコアン)(トリックロヘキツルホスフィン)へ 2-イリアン) ベンジリアンルテニウムジクロリドなど; ロノサ **ィン)ペンジリデンルテニウムジクロリド、(1, 3 ージシクロヘキシル** ジインプロピルー4ーイミダンリンー2ーイリデン) ベンシリデ ダゾリジンー2ーイリデン) ペンジリデンルテニウムジクロリド、 ·ルホスフィン) ベンジリアンルテニウムジクロリド、 (1, 3 ン) ベンジリデンルテニウムジクロリド、ピス(1, 3ージシク フェニルイミダンコジンー2ーイリデン) (トリシクロヘキシル

ジソー フェニルビニリ ムジクロリド、 2ーイリテン) ルテニウムジク ニリアンルテニ イミダンリジン **ルフェニル)**イ **ラキスレィソ)** ソリジソー2ー キシルホスフィ ンルテニウムジ (1, 3ージメ (アンツクロへ リデンルテニ ダソリジンー 前記一般式 ブチルビニ 2ーイン 3 | |; [3] の具体例としては、フェニルビニリデンビス(トリシクロへ ウムジクロリド、ビス(1、 3 ージシクロヘキシルー4ーイミダ インプロアルー4ーイミダンリンー2ーイコデン) tープチルビ 2ーイリデン) tープチルビニリデンルテニウムジクロリド、ビ **デンルテニウムジクロリド、ピス(1,3-ジシクロヘキシルイ** ピス(1、3ージイソプロピルイミダソリジン-2-イリテン) **(トリックロヘキシルホスフィン)フェニルビニリデンルテニウ** ロリド、(1、3ージックロヘキシルヘキサヒドロピリッジソー **デン)(トリックロヘキシルホスフィン)t-プチルビニリテ** ウムジクロリド、(1, 3, 4, 5ーテトラフェニルイミダゾリ **-2-イリデン](トリックロヘキッルホスフィン)フェニルビ** リデンルテニウムジクロリド、〔1, 3 -ジ(メチルナフチル) **ミダンコジソー2ーイコアソ](トコツクロヘキツルポスフィソ)** フェニルビニリデンルテニウムジクロリド、[1,3ージ(メチ シチルー4ーイミダンコンー2ーイコアソ)(トコックロヘキッ キシルホスフィン) t ープチルピニリデンルテニウムジクロリド、 クロリド、(1,3ージメシチルイミダゾリジンー2ーイリデン) イリデン)(トリックロヘキシルホスフィン)フェニルビニリデ ン)ルテニウムジクロリド、(1, 3ージシクロヘキシルイミダ

PCT/JP00/07620

œ

ゾリン-2-イリデン)フェニルビニリデンルテニウムジクロリドなどが挙げられる。

さらに、前記一般式[2]または[3]で表わされる錯体化合物を、ジー<sub>μ</sub>ークロロビス[(pーシメン)クロロルテニウム]、ジー<sub>μ</sub>ークロロビス[(pーシメン)クロロオスミウム]、ジクロロ(ペンタメチルンクロペンタジエニル)ロジウムダイマーなどの複核金属錯体と反応させて得られる、複核ルテニウムーカルベン錯体化合物を用いてもよい。

重合原料である環状オレフィンに対するルテニウム錯体の割合は、(ルテニウム錯体中の金属ルテニウム:環状オレフィン)のモル比で示すと、通常、1:100~2,000,000、好ましくは1:500~1,000,000、より好ましくは1:1,000~500,000である。ルテニウム錯体量が多すきるとコスト高になり、少なすぎると十分な活性が得られない。

ルテニウム錯体は、環状オレフィンの重合が進行しない条件下においては、単量体である環状オレフィンに溶解して用いることができる。また、生成物の性質を本質的に損なわない範囲であれば、少量の溶剤に懸濁または溶解させて用いてもよい。

本発明においては、ルテニウム館体触媒の国合活性を高めるために、ルイス酸を併用することができる。使用されるルイス酸は、ルイスが定義した電子対受容体であって、通常、下記式[4]~[5]で示される。

$$(M_1)$$
  $(X_6)$   $(X_7)$   $(X_8)$ 

$$(M_1)$$
  $(X_9)$   $(X_{10})$   $(X_{11})$   $(X_{12})$  [5]

(式中、 $M_1$ は周期表第3族または第13族元素を示し、例えばアルミニウム、ホウ素、スカンジウムが挙げられる。 $M_2$ は周期律表第4族元素または第三周期以下(ゲルマニウム以下)の周期律表第14族元素を示し、例えばチタン、スズ、ジルコニウムが挙げられる。 $X_6$ 、 $X_7$ 、 $X_8$ 、 $X_9$ 、 $X_{10}$ 、 $X_{11}$ および $X_{12}$ は、互いに独立に、ハロゲン原子、またはハロゲン原子、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、リン原子およびけい素原子の中から選ばれた少くとも一種の原子を含んでもよい $C_1$ ~ $C_2$ 。の炭化水素基を示す。)

X<sub>6</sub>、X<sub>7</sub>、X<sub>8</sub>、X<sub>9</sub>、X<sub>10</sub>、X<sub>11</sub>およびX<sub>12</sub>の具体例を挙げると、F、Br、

WO 01/32739

മ

アルケニル 二ル基を挙 カルボキシ アルキル基、アリ ジケトネート基 アリールオキシ基、アルコキシカルボニル基、 7 アルキルチオ基、 アルキルスルフ アルケニル基、 アセトナト基 チオ基、アリールチオ基、アルキルスルホニル基、 アルキルまたはアリールスルフォネート基、 アセチル 二ル基、置換アリル基、 どのハロゲン原子 キツ基、 ロヘンタジエ 6 CIおよびIな ることができ アルコ 数ツク

<u>п</u> \_\_ コキシジアル ム、トリ 1 D 11 11 D " 71 7 1 [ 71 " しい例としては、トリアルコキシアル ニウム、トリアルキルアルミニウム、ジアルコキシ ジアルキル j シアルミニウム、ジアルコキシアルキルアルミニウ アルコキシアルキルアルミニウムクロリド、 ド、トリアルコキシスカンジウムが挙げられる。 前記式 [4]の好ま ルアルミ +

前記式 [5]の好ましい例としては、テトラアルコキシチタン、テトラアルニキシスズ、テトラアルコキシジルコニウムが挙げられる。

前記アルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、nープロボキシ基、イソプロボキシ基、nープトキシ基、secープトキシ基、nーオクトキシ基などを挙げることができる。これらのアルコキシ基の他に、B位にハロゲンが結合したハロゲン含有アルコキシ基を用いると、反応率が向上するだけでなく、反応速度も速くなるので、特に好適に用いられる。

ージク サキイ エトキッ 5 :/> 子苺 オキシ基 ぐ基 ロボキツ က ドナイエ キン様、 17 プロボキ # イロボ 2 ートリクロロ 'n **—** いれらの中では このようなハロゲン含有アルコキシ基の具体例としては、 ープロ光 イロイン 2 0  $\circ$ 1 <u>.</u> メアキツ 0 0 7 M 171 2 ージクロロ 0 れる。 က က 2 I \_ IJ - プロポキシ基、1, ڌ ロヘキソキシ基などが挙げ 7 トキシ基、1-クロロ ロエトキシ基、 ന ロポキシ基が特に好ま 2 ロボキシ基、1 ロボキシ基、1 ロポキシ基、 ジクロ 0 Y 2 Ή 2 2 ジゾ ロツ 2  $^{\circ}$ 

また、前紀アルキル基としては、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nープチル基、secープチル基などを挙げることができる。

10

用す 量は、 在や触媒液と 1:0 通統、 0 5 11 また を含む触媒液にルイス塩基を添加し、ルイス酸とルイス塩基を組み合わせ ルイ **>** (1 K ()ナナニ ルイス酸が多すぎても、少なす となてき 11 **~** 9 0 M بر ان 反応原液の混合性が向上する。 排用 の金属ルテ ウム錯体中の金属ルテニウム:ルイス塩基) 0  $01 \sim 100$ . ₽ ₽ ŝ にして反応原液にルイス酸を添加する場合には、 しくは1: એ 施 触媒液にルイス塩基を添加するこ 11 ウム:ルイス殿) ブデ 好まし 0 11  $2\sim20$ 4 ム錯体に対するルイス酸の割合は、 **人科1:0.** ぎても十分に高い重合活性が得られない のモル比で示すと、 触媒液に添加するルイス塩基の使用 より好ましくは1:0.  $0.5\sim20$ とにより、 のモル比で示す 、常便 より好ましくは ルテニ 触媒液の安定

**化ホスフィン類、** スフィン、トリフェニルホスフィン、ピリジン、プロピルアミン、 ンプロパラホスフィン、トコックロペンチラホスフィン、トコックロヘキシラホ ン類、フラン類などが挙げられる。かかるルイス塩基の具体例としては、トリイ オフェ **ブボスレィン、ベンンコテコル、テコレエコルアブツン、熊米アカテコテコア** 加するルイス塩基は特に限定されないが、例えば、 スチ トリックロペンチルホスフィン、 ン、フラ | I | ア | ロ ビン類、エーテル類、アミン類、アミ Ņ シル類、ピリジン類、チオエー ホスファイト類、ホスフィナイト類、 ンなどが挙げられる。これらの中でも、トリインプロピルホス トリーnープチルホスフィンが好ましい。 トリックロヘキッルボスフィン、トリ 大姓 テル類、ニトリル類、チオフェ ホスホナイト類、 ホスフィン類、 スルホキシド類、 トリーカーブ

## 関状オレフィン類

本発明において開環メタセシス重合に供される単量体は、環状オレフィンである。環状オレフィンとしては、(1) ノルボルネン類、ジシクロペンタジエン類、シクロペンタジエンの三量体類(対称型、非対称型)、テトラシクロドデセン類などのノルボルネン環を有する多環の環状オレフィン類、(2) 単環の環状オレフィン類、などを使用することができる。これらの環状オレフィンは、アルキル基やアルケニル基、アルキリデン基などの置換基を有していてもよく、極性基を

有していてもよい。また、ノルボルネン環の二重結合以外に、二重結合をさらに有していてもよい。

これらの既状オレフィンの中でも、ノルボルネン嬢を有する3 嬢体~6 嬢体の 環状オレフィン類を使用するのが好ましく、ジシクロペンタジエン類などの3 関体の環状オレフィン類、シクロペンタジエンの三量体類(対称型、非対称型)およびテトラシクロドデセン、メチルテトラシクロドデセンなどの4 媒体の環状オレフィン類が特に好ましい。特に経済性の点でジシクロペンタジエン類が最も好ましい。

サフレ いればよいが、 はテトラシク が好ましい。 により、モノマ  $0 \sim 100$ 上記環状才 インや共 タジエン 重量%、より好ましくは20~100重量%用いられる。 重合体の耐熱性および単量体の入手し易さの点から、好ましくは 種以上使用する場合には、単一使用の場合と比較して凝固点降下 **重合することが好ましく、この場合ジシクロペンタジエン類また** 類またはテトラシクロドデセン類と、これらと共重合可能な環状 ドデセン類を、全単量体重量に基づき、通常1~100重量%用 フィンは単独でも二種以上を使用してもよいが、二種以上の使用 を液状として取扱える範囲が広がるからである。また、 ジシク

## 反応原液の調製

本発明の製造方法は、反応原液を不活性ガス雰囲気下で調製することを特徴としている。反応原液とは、前記環状オレフィン(単量体)を主成分として含有し、前記ルテニウム錯体と混合することによって環状オレフィンの開環重合体を与える液状物をいう。

本発明で使用される不活性ガスとしては、窒素、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドンなどが挙げられる。好ましくは窒素、ヘリウム、ネオン、アルゴンである。工業的な入手の容易性からは窒素、アルゴンがより好ましく、窒素がもっとも好ましい。不活性ガスは単独または2種以上を併用することができる。

本発明において、「反応原液を調製する」とは、環状オレフィンまたは環状オレフィンと各種添加剤を、必要に応じて蒸留、脱気、脱水、混合、加熱、攪拌、溶解などの処理をして、後述する保存容器に充填するまでの工程、および、調製

WO 01/32739

成形直前の で置換する ガス雰囲気 換する、ま した反応原液を重合に供するまで容器中に保存しておく工程をいう。本発明では ン
に
称
な
い 保存状態が不活性ガス雰囲気であれば、必ずしも全ての工程を不活性 最終の処理工程において、飲溶解液を不活性ガスでパブリングして置 たは該溶解液を減圧脱気後、不活性ガスを系内に導入して不活性ガス 下で行なう必要はない。例えば、空気中で各種添加剤を環状オレフィ これらの処理工程のすべてを不活性ガス雰囲気下で行ってもよいが、 などの操作により反応原液を不活性ガス雰囲気にしてもよい。

パシに態数 て免配する 空気との接 期間、反応 接触させた 器に充填し 合される。 反応原液を不活性ガス雰囲気下で保存する工程では、上記の した反応原液を空気に実質的に接触させることなく保存容器に充填し 開放容器を用いる場合においては、不活性ガスでシールして 触を遮断するなどの方法により、後述する重合反応に使用するまでの 原液を貯蔵し、移送し、輸送することなどが含まれる。また、保存容 てある反応原液を別の保存容器に移しかえる際などに一時的に空気と としても、再び不活性ガス雰囲気に戻す場合は、保存工程の概念に包

5 p p m 容器内気相 部における酸素の含有率は、通常、1%以下、好ましくは、0.1%以下である また、反応原液中の溶存酸素量は、通常、50ppm以下、好ましく 保存容器の気相部は、実質的に不活性ガス雰囲気であればよいが、 さらに好ましくは1ppm以下である。

どが挙げら 保存容器と 軽量化の れる。容器の材質は特に限定されないが、空気透過性のある材質は好ましくない。 本発明において、反応原液には前述したルイス酸を添加することが好ましいが 必要に応じて各種の添加剤、例えば、酸化防止剤、紫外線吸収剤、エラストマー 眷臭剤、 しては、各種のタンク、コンテナー、ドラム缶、ペール缶、灯油缶な ためのフィラー類、発泡剤、表面平滑化のためのウイスカーなどを含 反応原液の保存期間、保存容器への充填率は、特に限定されない。 高分子改質剤、充填剤、着色剤、難燃剤、架橋剤、摺動化剤、

ナフン 反応原液に添加するエラストマーとしては、例えば、天然ゴム、ポ K タジエンースチレンプロック共重合体(SBS)、スチレン-イソプ ン、ポリイソプレン、スチレンーブタジエン共重合体(SBR)

とができる。

エチレンー酢酸ピニル共重合体(EVA)およびこれらの水茶化物などが 得られるボリマーに 耐衝撃性が付与されるだけではなく、反応液の粘度を調節することができ j トポーフ ージエンタ これらのエラストマーを反応液に添加すると、 プロガフン ŀ エチアン (SIS) レン共重合体 挙げられる。 . È

ヒンダードフェノール系、リン系、アミン系などの各種 2種以上を組合せ用いることが好ましい。配合割合は、通常、ノルボ これらの酸化防止剤は単独で用いて  $\infty$ ルネン系モノマーに対して0.5里量部以上、好ましくは1~3重量部である。 5ージーtertーブチルー4ーヒドロキシベンジルー2ーノルボルネ **ーと共重合可能なものでもよく、その具体例として5** ı ~ (特開昭 2 エノール系化合物などが例示される プラスチック・ゴム用酸化防止剤がある。 のようなノルボルネニルフ 数化防止剤としては、 また酸化防止剤はモノマ 3522号公報参照 もよいが、 (3, 6

ング剤などで表面処理したものが好ましい。架橋剤としてイオウまたは過酸化物 水酸化アルミニウムなどの無機質充填剤がある。かかる充填剤はシランカップリ 充填剤には、ガラス粉末、カーボンブラック、タルク、炭酸カルシウム、 を用いると耐熱性が向上する。

され 細純 イ使用が このようにして調製される反応原液は、長期間保存することができ、 開始直前に前記したルテニウム錯体を含有する触媒液と混合し **重合体の製造方法** 

本発明において、開環メタセシス重合反応は溶媒中で行う溶液重合であ 金型に反応原液を注入し てもよいが、  $\mathbf{U}$ 塊状(バルク)重合であ 状重合が好ましい。

ヘプタンなど 生成する重合体を溶解し、かつ重合を阻害し シクロオクタンなどの脂環族 デカヒドロナフタレン、ピシクロヘブタン、トリシク メナルシクロヘキサン、 エチルシクロヘキサン :「トロメタ 、ハキサン、 **炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素** ないものが用いられ、その具体例としては、ペンタン、 ンクロヘキサン、 ロヘキサン、トリメチルシクロヘキサン、 ロデカン、ヘキサヒドロインデンツクロヘキサン、 の脂肪族炭化水素;シクロペンタン、 溶液重合に用いる溶媒としては、 ジエチルシクロヘキサン、 ジメチルシク

16

せさ

11

水素系溶媒、ならびにエーテル類が好ましく、 **ムソガソ、** 水素系溶媒を使用するのが最も好ましい。 重合体の溶解性に優れることなどの観点から、 トラト 7 [{ れらの溶媒の中でも、 ゝ ンな 7, ジクロロベンゼンなどの含ハロゲン米炭化水素を使用することがで フランなどのエーテル類;クロロホルム、ジクロロメタ Y アセトニトリルなどの含窒素系炭化水素; 工業的に汎用な芳香族、脂肪族、 ツクロヘキサンなどの脂環族炭化 重合反応時に不活性である **V**; および脂環族炭化 H # ¥ ソ H V ٦ı 

粘度が高すぎて、 状

ギ

フ

レ 重合を溶媒中で行う場合には、 環状オレ ^ イン類の激度が過度に低いと生産性が悪くなり、 0 ~45重量%がより好ましく、 後処理が難しくなる。 V Ç  $\boldsymbol{\gamma}$ ン類の濃度は、 ? 40重量%が特に好ま 過度に高いと重合後の -₹ S 0 しい。現 4

80°C788. 溶液重合の重合温度は、 重合時間は、概して1分間から 一般には、 ţ ယ 0 റ് ? 10 2 0 ر ر 0 0 時間であ 好ま  $\subset$ ^ Ñ 0 ೧ೆ ₹

あればよく、 内において塊状で重合する方法が有用である。 それ以上の反応原液および触媒液を混合するために使用することができる・ においては、 ソダ 本発明において、塊状重合を行う場合は、特にレジントランスファ (RTM) 法令反応射出成形  **余来から** 重合系に少量の不活性化合物が存在していてもよい。 RTM機やRIM機として公知の成形機を、 (RIM) 法により、環状4フレイン これらの方法は、実質的に塊状で 二種類または これらの方法 ሐ を会型

原液と いた好ましい成形法は、 0:1から カルベン化合物が配位してなる錯体を溶媒に溶解させ、所望によりルイス 成形金型中に注入し、 R T M 機は、 添加した触媒配合液を用意し、 どからなり、 ルテニウムに配位子として中性電子供与体および/またはヘテロ原子含 0 一般に反応原液タンク、触媒配合液タンク、 前記したような反応原液と触媒配合液を計量ポンプにより10 1の容量比でミキサーに送り込み、次いで所定温度に加熱し ψ こで即座に塊状重合させて成形品を得る。 RTM機を 環状オレフィンに所望によりルイス酸を添加した反応 11 <u>ب</u> س を混合して成形する方法であ 計量ボンプ、

# 7 I M機は、 ۍر ل 4 二種類以上の反応原液をミキシングヘッドに送り込み衝突 N 中 次いで高温の成形金型中に注入し、そ こで即座に塊状重

> ム錯体触媒を溶 所望によりルイ よって混合して てもよい。 類状半レフ 件 成形 ス酸を添加してもよく、C液には所望によりルイス塩基を添加し 成形する方法である。A液、B液のいずれか一方または双方には、 媒に溶解させた液(C液)を使用し、これらの三液を衝突混合に ィンを二つの部分 (A液、B液) に分け、三液目としてルテニウ が得られるように構成される。RIM機を用いた好ましい成形法

成するように作 なう。コア型と が用いられ、そ 充填する際の充 なく、各種合成 粘度の反応液を しくは0. 1~10kgf/cm²である。 0℃である。 反 金型とし、 前記のキャビ 好ましく なな 樹脂、低融点合金など種々の材料で作成されたものが使用できる。 キャビティー型は、目的とする成形品の形状にあった空隙部を形 れらの空隙部(キャビティー)に反応液を注入して塊状重合を行 |壊圧力(射出圧)は、通常0.01~50kgf/cm²、好ま 応液の粘度は、例えば30℃において、通常、2~5,000c ティー内へ供給する前の反応原液の温度は、好ましくは20~8 用い、比較的低温低圧で成形できるため、金属製の金型だけでは 成される。金型の形状、材質、大きさには、特に制限はない。 は、5~1,000cpsである。反応原液をキャピティー内に 通常、割型構造すなわちコア型とキャピティー型を有するもの

o ~ 以内 いめる・ 130℃である。型締圧力は通常0、1~100kg/cm²の範囲内であ 型温度は、 重合時間は 通館、 適宜選択すればよいが、通常、10秒~20分、好ましくは5分 室温以上、好ましくは40~200℃、特に好ましくは5

到達温度を制御することによって、ガラス転移温度(Tg)が特に高い重合体を 萬反応率で得ることができる. しい。より好 金型内の内容物の最高到達温度は140℃以上になるように制御することが好 ましい最高到達温度は150~250℃である。 このように最高

た反応液を、 前記した「反応原液」と「ルテニウム錯体」をRTM機またはRIM機で混合 時間) が長く 重合反応は発熱反応であり、最高温度に到達した後は、硬化時間(キュア なるにつれ金型内の成形品の温度は徐々に低下していく。通常は 金型の空隙部に注入すると、即座に塊状重合反応を開始し、硬化

PCT/JP00/07620

16

成形品がガラス転移点以下の温度になってから脱型を行う。

以下に実施例および比較例を挙げて、本発明についてさらに具体的に説明するが、本発明は、これらの実施例に限定されるものではない。

# 窒来雰囲気下でのノルボルネン系単置体の塊状重合

### 実施例 1

30m1の広口ガラス瓶に、乳鉢で細かくすりつぶしたペンジリデンピス(トリンクロヘキシルホスフィン)ルテニウムジクロリド(Strem Chemical社製)4mg(組合系での機度 0.5ミリモル/リットル)と機样子を入れた。このガラス瓶の広口に密栓できるゴム栓とボリエチレン製T平管を用意し、ゴム栓の中央付近に横向きのT字になるようにT字管を貫通させた後、ガラス瓶に装着した。T字管の横方向の口から窒素気流を流し、T字管上方向の口を指で押さえたり、離したりする動作を40回ほど繰返して、ガラス瓶内を窒果置換した。その後、窒素気流をゆるやかに流し続けた。

T字管を通して温度測定用の熱電対をセットした後、ジックロペンタジエン(約10%のシクロペンタジエン3量体を含む)10mlを注射器で加えて、マグネティックスターラーで激しく攪拌した。このモノマー投入の10秒後に、ルイス酸として小型注射器でピス(1,3−ジクロロー2−プロボキシ)アルミニウムクロライドのジックロペンタジエン溶液(0.2モル/リットル)を0.025ml(重合系での濃度0.5ミリモル/リットル)注入した。なお、単量体溶液やルイス酸溶液が入った容器、反応用ガラス瓶および注射器は、25℃に設定した恒温槽中に置いてあったものを取り出して、すぐに使用した。

単量体の注入から30秒後に攪拌を停止し、反応液の温度上昇を熱電対と温度記録計で記録し、単盤体注入から液温が100℃に避するまでの時間(表1のT100、単位は秒)、液温の最高温度(表1のピーク温度、単位はで)を測定した。また、重合終了後、重合体の入ったガラス瓶を室温に冷やし、重合体を取り出し、示差走査熱量計によりそのガラス転移温度(Tg)を測定した。また、Tg測定と同様にガラス瓶から取り出した重合体について、熱天秤により室温から400℃まで加熱して求めた重量の残分率によって反応率(%)を求めた。これらの測定結果を表1に示す。

WO 01/32739

17

### 実施例2

ルイス酸を添加しなかった他は、実施例1と同様に操作した。測定結果を表1.示す。

### 実施例3

ルテニウム館体として、(フェニルチオメチレン)ピス(トリインプロピルホスフィン)ルテニウムジクロリド 6. 1 m g (風合系での濃度1ミリモル/リットル)を使用し、ルイス酸を添加しなかった他は、実施例1と同様に操作した。測定結果を表1に示す。

# 空気中でのノルポルネン系モノマーの小スケール塊状重合

## 九数四1~3

ゴム栓とボリエチレン製丁字管を使用せず、磐来置換の工程を省略して、ガラス瓶の上部を開放して、空気中で反応を行った他は、奥施例1~3と同様に操作した。測定結果を表1に示す。奥施例1~3と比較すると、空気中で反応させるとTB及び反応率が低下することが分かる。

|          | 卖猫例 1 | 実施例2  | 夷牐鱼  | 比較例1  | 比較例2 比較例 | 比較例3  |
|----------|-------|-------|------|-------|----------|-------|
| (T100秒)  | 163   | 177   | 999  | 198   |          | 121   |
| 最高温度(で)  |       | 195   | 179  | 169   |          |       |
| 7. g (C) | 154   | 132   | 126  |       | 100      | 61    |
| 反応率(%)   | 98, 1 | 95. 5 | 92.6 | 89. 1 | 89.6     | 89. 4 |

## <u>窒素雰囲気下および空気中でのノルボルネン系モノマーの小スケール塊状重合</u> 宴施例4、比較例4

ルテニウム館体として、(1,3ージメシチルイミダゾリジン-2ーイリデン) (トリシクロヘキシルホスフィン) ペンジリデンルテニウムジクロリド (Org. Lett.1999,1,953の記載に基づいて合成したもの)を1.0mg (重合系での濃度0.125ミリモル/リットル) を奥節例1と同じガラス瓶に仕込み、窒素置換した。0.05m1のジクロロメダンを添加して触媒を溶解させた後、予め50℃に加熱したジックロペンダジエン(約10%のシクロペンダジエン3監体を含む)0.95m1を加えて、マグキティックスターラーで激しく脱拌した(実施例4)。国合反応における液温の最高温度は220℃であった。

鉄板 熱電対の先端 1 5 mm程度の部分にガムテー 熱電対を貼った。 同金型の温度を調節でき 鉄板のサイズにあわせた口の字形の樹脂製スペーサー 金型上部に温度調節用の熱電対を貼り、 心に紫鶴なのをカシァフな。 て、これを金型内側の中央付近まで差し込んで、 各公 4 両方の金型の内側上部中央付近には、鉄板と絶縁した状態で温度測定用の **隅をシャコ型万力でしめた。このようにして作った簡易金型内の製品面側** 枚使用した。2枚の鉄板の内側に空隙部(キャビティー)を作るために الله 10 製品面側の熱電対をAとし、裏面側の熱電対をBとする。 0 0 mm × 2 0 0 mm Ø 5 0 0 W E -るようにした。なお、裏面側金型には通館しないように これをヒーターの温度調節機へ接続して プを厚さ約4mmになるように 成形品内の温度が測定できるよ (厚さ4mm)を間に挟ん 7 台名 ク **>** 

移送用シリコンゴムチューブをクリップで締めて塞いで、T字管の横方向の口か ゴム栓をポリエチレン瓶の口に装着した。 ら窒素気流を流し、 の隣に反応原液を上記金型へ移送する時に使うガラス管をゴム栓に貫通させた後 たくソジコアンパス (トリシクロヘキシアホスフィン) ルデニウムジクロリド (S Ŀ 0回ほど繰返して、 ム栓に前記実施例1 ン瓶の広口に密柱できるゴム柱、ポリエチレン製工字管、ガラス管を用意し、 (2) プをはずして、 Ħ 反応原被: Chemic 望索気流を綴やかに流し続けた と同じ要領でボリエチレン製工字管を取りつけた。また、 丁字管上方向の口を指で押さえたり、 500m1の広口ポリエ 瓶内を窒素置換した。その後、 a 1 社製) 9 0 mgと撹拌子を入れた。このポリエチ ガラス管の上部につないである反応液 ドフソ海に乳袋が絡がヘヤ ツリロ ンゴムチューブのクリ 離したりする動作を4 J U

タジエ 攪拌子を回転させ、 その10秒後に、 ツ絡後 0. ω ジクロ ഗ 6mlを注射器で注入した。 前記実施例1と同じモノマー2 ルイス酸として別途調製した 0. 2ープロポキシ) アルミ ニウムク そして、 0 5m1を注射器で仕込ん N モル/リットルのピス **ウイドのジックロベン** 20秒間激しへ攪拌し

(3) 成形方法: 前記反応原液の調製において、ルイス酸を添加した20秒後に、反応原液移送用のガラス管の下端を瓶の液面下に深くさし込み、丁字管の上

得られた重合体の丁gは152℃、反応率は97. 5%であった。

一方、この反応を空気中で行なうと、得られた重合体の丁gは130℃、反応率は94.8%であった(比較例4)。

## 実施例5、比較例5

ルテニウム錯体として、(1,3-ジメシチルイミダゾリジン-2-イリデン) (トリシクロヘキシルホスフィン) ベンジリデンルテニウムジクロリドを0.4 mg(重合系での濃度0.05ミリモル/リットル) を使用した他は、実施例4と同様に操作した。重合反応における液温の最高温度は201℃であった。得られた重合体のTgは145℃、反応率は97.2%であった(実施例5)。

一方、この反応を空気中で行なうと、得られた重合体のT g は 2 9 ℃、反応率は7 2.0%であった(比較例5)。

## 実施例6、比較例6

## 実施例7、比較例7

ルテニウム錯体として、ビス(1、3ージイソプロピルー4ーイミダゾリンー2ーイリデン)ベンジリデンルテニウムジクロリドを2、8 mg(重合系での濃度0、5ミリモル/リットル)を使用した他は、実施例4と同様に操作した。重合反応における液温の最高温度は218℃であった。得られた重合体のT g は119℃、反応率は94、2%であった(実施例7)。

一方、この反応を空気中で行なうと、得られた重合体のT g は86℃、反応率は90.2%であった(比較例7)。

## 電素雰囲気下での平板成形

### 実施例8

P00/07620

PCT/J

21

ロリドと ベンジリデンビス (トリシクロヘキシルホスフィン) ルテニウムジク トリフェニルホスフィン(ルイス塩基)のトルエン溶液を用いたジンク ジエンの塊状重合

6 % 6 **Hソ(落** て、路米 好田気下80℃で2時間攪拌し、溶解させた。その後、攪拌しながら減圧にして **磁気攪枠子を備えた500m1のナス型フラスコに、ジシクロペンタジ gおよびSIS(クインタック3530、日本ゼオン製)15gを加え.** 度98.5%) 1768、5-エチリデン-2-ノルボルネン (純度9 低沸点成分を 0.5gだけ除去した(組成液 1)。

クロヘキシルホスフィン) ルテニウムジクロリド (Strem Chemica (トラツ 5mlを加え、攪拌して溶解させた(触媒液 1、ルテニウム及びホスフィン濃度 1 社製) 0. 2 1 8、トリシクロヘキシルホスフィン0. 2 8 g、トルエン4. 磁気攪拌子を備えた20m1のナス型フラスコに、ペンジリデンピス は、それぞれの、05モルノリットル、0.2モルノリットル)。

HV(1 ド0. 63m1、1,3-ジグロロ-2-プロパノール0.95m1を攪拌しな がら加えて反応させ、0. 1モル/リットル徴眠のピス(1, 3ージクロロー2 0%のシクロペンタジエン3量体を含む)48g、ジエチルアルミニウムクロリ **磁気攪拌子を備えた 2 0 0 m 1 のナス型フラスコに、ジシクロペンタジ** プロポキシ) アルミニウムクロリド溶液を調製した (ルイス酸溶液1) 30m1の広口ガラス瓶に攪拌子を入れ、組成液1を9.4m1、ルイス酸溶 1 m 1 加 え、さらに10秒間攪拌したところ、触媒は充分に混合され、均一溶液となった その後腹枠を止め、熱電対で内温を測定した。内温は次第に上昇していき 液1を0.5mlを加えて攪枠・混合後、攪拌しながら触媒液1を0. 液1投入後6分10秒後に最高温度179℃に達した。

知温は 以上の操作は、窒素雰囲気下で行った。また、重合は窒温で行なった。 3℃であった。以下の比較例1,2の操作も同様とする。 **重合物が冷えた後、ガラス転移点温度 (TB) 測定を行った。試験法は、** K 7121にしたがってTiBを測定してTBとした。以下のTe .同様とする. TBは142℃であった。

WO 01/32739

換は行わなかった。瓶内の反応原液の残量が、約40m1程度になった時点で圧 この際、注入前に金型内部の窒素置 ည 側の口を塞いで、窒素圧により反応原液を前記した金型(製品面側の型温 送を停止し、移送用ゴムチューブをクリップで塞いだ。 裏面側の型温65℃)の空隙部へ圧送した。

型内部の反応系中の最高到違温度および成形物から切り出したサンプルのガラス 転移温度(TB)および反応率を表2に示す。窒素雰囲気で配合調製をすれば、 反応原液を移送後3分間、内部温度を測定後、金型を外して成形物を得た。 金型内を窒珠置換しなくても高丁g、商反応率になることが分かる。

## 空気中での平板成形

- 敏施例8と同じ。 (1) 角型:
- たペンジリデンピス (トリックロヘキシルホスフィン) ルテニウムジクロリド (S 90mgと攪枠子を入れた。 攪枠子を回転さ せ、前記実施例1と同じモノマー225mlを空気中で仕込んだ。その10秒後 (2) 反応原族:、500m1の内ロボンHሦフン徴に乳袋で笛がくやりしだり 3ージク 2ープロボキシ)アルミニウムクロシイドのジシクロベンタジエン溶液 0 2モルノリットルのピス (1, 20秒間激しく機件した。 5 6 m l を注射器で注入した。そして、 に、ルイス酸として別途調整した0. trem Chemical 拍數)
- 金型を外して成形物を得 金型内部の反応系中の最高到達温度及び成形物から切り出したサンブルのガ (3)成形方法: 前記反応原液の調整においてルイス酸を添加した20秒後に ラス転移温度(T B)および反応率を表2に示す。実施例8と比較すると、 裏面側の型温65℃) 中で配合液を調製するとTBおよび反応率が低下することが分かる。 た。反応原液を注いでから3分間、内部温度を測定後、 反応原液を前記した金型(製品面側の型温95℃、

|         | 0 M297 30 | 0 (4X#Y |
|---------|-----------|---------|
| 最高温度(で) | 184 .     | 157     |
| Tg (C)  | 147       | 96      |
| 反応率(%)  | 98. 4     | . 93. 1 |

WO 01/32739

22

リモル ブザ は10ミリモル/リッ □⋟ 11 戏 ウ  $\subset$ レジ / コットル)。 ムおよびホスフィン濃度は、 クロン g 7. បា (O r lmg, アビ 以上の操作は、 ယ アご 0 mlを加え、競拌し  $\Box$ 強強 それぞれ20ミリモル/リットル、 チルホスフ 田紡裕殿 တ 9 9 気下で行った て溶解させた ソのアブリソ 9 വ ယ の記載に (触媒液3, 1 0 /// Ų,

した。 丼つながの触媒液3 9 က は充分に混合され、 ယ に達した。 0 11 1 内温は次第に上昇していき、 ŀγ **4** 5 9 の広ロガラ いなると 9 m 1, 以上の重合操作は、 η 均一溶液となっ 4 ルイス酸溶液 1 を 0. ス瓶に攪拌子を入れ、 0 05m1加え、さ 4 窒素雰囲気下、 触媒液 3投入後 1分12秒後に最高温度21 その後攪拌を止め、熱電対で内温 ジシクロペンタジエン らに10秒間攪拌したところ、 05mlを加えて攪幹・ 40℃で行った。 (箔展 領金 重合体のT 141 後 遊別

見られなかっ 加熱促進試験をしたが、 スクリュ 9# 1 一管瓶に0 触媒被3の保存安定性を調べるため、 4 5 m 1 だけ入れ、 目視では初期の薄茶色に変化は見られず、 တ 5℃のウォーターバスにつけて6 窒素雰囲気下で触媒液3を 沈殿の生成も O 距距 3

## 比較例 1 1

媒液4、ルテニウム濃度は2 **素雰囲気下で行った** テニウムジクロリド メシチライミ 合成したも 磁気攪砕子を備えた10mlのナス型フラスコに、ベンジリデン 9 ダンコジソー ഗ lmg, (O) 00 0 トアエン3. 0ミリモル/リットル)。 ーイ リアソ) Lett. Om l 19 (トコックロヘキシルホスフィン) ル 99, を招え、 以上の操作は、 現丼して溶解させた 9 5 3の記載に基づい 、関西

ゴル ᠾ まの部分 ñ 0 m 1 の広口ガラ 10 Ŋ 9 7 **秒間機拌したとこ** が混在する状態となっ 9 S 3 49 ス瓶に攪拌子を入れ、 加えた後、 'n 混合は不充分で、 た。以上の重合操作は、窒素雰囲気下、 攪拌しながら触媒液4 ジックロベンタジェン 一部の固化した部分と . 0 0 5 m l がが、 40℃ 液状の

た 触媒液4の保存安定性を調べるた . જ 窒素雰囲気下で触媒液 4 44 6 3

### 比較包9

クロヘキシルホスフィン) ルテニウムジクロリド (Strem Chemica 2、ルテニウム濃度は0.05モル/リットル)。 磁気攪拌子を備えた20mlのナス型フラスコに、ベンジリデンビス(トリシ 21g、トルエン4.8mlを加え、攪拌して溶解させた(触媒液

いんだ 攪拌・混合後、攪拌しながら触媒液2を0.1m1加え、さらに10秒間攪拌し る状態となった。 ンタジエン 0m1の広口ガラス瓶に攪拌子を入れ、組成液1を9.4m1、ジシクロペ ろ、混合は不充分で、一部の固化した部分と液状のままの部分とが混在す (10%のシクロベンタジエン3量体を含む)を0.5m1を加えて

合不良になることが分かる。 以上より、 ルイス塩基(トリシクロヘキシルホスフィン)を含まない系では、

## 比較例 1 0

ととだ 対で内温を測定した。内温は次第に上昇していき、触媒液1投入後18分50秒 後に最高温度19℃に遠した。重合体のTgは42℃であった。 攪拌・混合後、攪拌しながら触媒液1を0.1m1加え、さらに10秒間攪拌し ンタジエン 0m1の広口ガラス抵に攪拌子を入れ、組成液1を9.4m1、ジシクロペ ろ、触媒は充分に混合され、均一溶液となった。その後攪拌を止め、熱電 (10%のシクロペンタジエン3量体を含む)を0.5mlを加えて

低T g 加しない系では、混合不良にはならないが、触媒の活性が低下して、低反応速度、 酸ス 以上より、 (ピス となることが分かる。 <u>1</u>, **ルイス塩基(トリシクロヘキシルホスフィン)を添加しても、ルイ** 3 ージクロロー2 ープロポキシ)アルミニウムクロリド)を廃

(ルイス塩基) のトルエン溶液を用いたジシクロペンタジエンの塊状重合 ロヘキシルホスフィン)ルテニウムジクロリドとトリーn-プチルホスフィン ベンジリテン(1、 3 ージメシチルイミダソリジンー2 ーイリテン)

## **実施例10**

メシチルイミダンコジンー2ーイコアン) 磁気攪拌子を備えた10mlのナス型フラスコに、ペンジコデン(1,3-ジ (トリックロヘキップホスフィン)ラ

に対し5倍モルになるように仕込んだ.

この反応容器を王冠で密栓し100℃の油浴に入れて、反応液を2時間よく攪砕した。反応容器を油浴から取り出し、室温に戻したあと、内容物を約100m1の2ープロパノール中へ注いで、生成した重合体を凝固させた。凝固した重合体は、2ープロパノールで洗浄後、120℃のオーブン中で約3時間、減圧乾燥した。この乾燥した重合体の重量を測定した結果、収率は90%であった。

## 産業上の利用可能性

ルテニウム錯体触媒を環状オレフィンを含有する反応原液と混合し開環メタセンス重合を行う方法において、該反応原液を不活性ガス雰囲気下に調製することによって、ガラス転移温度(Te)が高く、重合後のポストキュアが不要な環状オレフィン重合体を高反応率で得ることができる。

WO 01/32739

24

PCT/JP00/07620

スクリュー管瓶に 0.5mlだけ入れ、55℃のウォーターバスにつけて加熱促進試験をしたところ、初期は薄茶色であったが、1時間後には黒色となり、4時間後には触媒の分解生成物と見られる沈殿が生成した。

以上より、ルイス塩基(トリーnーブチルホスフィン)を含まない系では混合不良になり、触媒溶液の安定性も悪いことが分かる。

### 比較例12

30m1の広口ガラス瓶に攪拌子を入れ、ジシクロペンタジエン(粕度99.8%)を9.95m1加えてた後、攪拌しながら触媒被3を0.05m1加え、さらに10秒間攪拌したところ、触媒は充分に混合され、均一溶液となった。その後攪拌を止め、熱電対で内温を測定した。内温は次第に上昇していき、触媒液3投入後7分30秒後に最高温度203℃に達した。以上の重合操作は、窒素雰囲気下、40℃で行った。重合体のTgは、138℃であった。

以上より、ルイス塩基(トリーnーブチルホスフィン)を添加しても、ルイス数(ピス(1,3ージクロロー2ープロポキシ)アルミニウムクロリド)を添加しない糸では、混合不良にはならないが、触媒の活性が低下して、低反応速度となることが分かる。実生産に応用した場合、成形サイクルが長くなり、好ましいことではない。

## ルテニウム蛸体触媒とルイス酸によるノルボルネン系単量体の溶液<u>重合</u> 実施例1.1

Chemical 社製のヘンツリデンピス(トリッキロヘキッルホスフ を含むシクロヘキサン溶液 0.5ml、蒸留精製したシクロヘキサ 48 uモル)や浴路したツクロく ポキシ) エチルアルミニウムクロシイドのジシクロベンタジエン (巻10%のツ 磁気機枠子を備えた100m1のガラス製酎圧反応容器に、窒素ガス雰囲気下 核留稽製した純度99%のジシクロペンタジエンと8-エチリデンテトラシク ン3 髯体を含む)溶液を、前記ルテニウム錯体のルテニウ 2mg (0  $^{\circ}$ 5ミリモル) ージクロロ 連鎖移動剤として1-ヘキセン12. : 15に混合した単量体2g (14. က 25ml、 キワトゲイス酸 より 下別 後間 製り た (1. イン) ルテニウムジクロリド0. 4mg(0. 5 m 1, ドデセンを重量比85 ロヘンタジエ キサン溶液 0. ミリモル) геш

|   | Telephone No.   | Facsimile No.   |
|---|---|---|
|   | Authorized officer  | Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office   |
| th report . 01 . 01 )   | Date of mailing of the international search 30 January, 2001 (30.   | I the actual completion of the international search 22 January, 2001 (22.01.01)   |
| skilled in the art  | combination being obvious to a person document member of the same patent  | document published prior to the in than the priority date claimed   |
| when the document is documents, such                          | considered to involve an inventive step combined with one or more other such (  |   |
| ed to involve an inventive                                    |   | "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other "Y"   |
| almed invention cannot be                                     | understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be | considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing  |
| national filing date or                                       | - 1   | "A" document defining the general state of the art which is not   |
|   | See patent family annex.  | Further documents are listed in the continuation of Box C.  |
|   |   |   |
|   | to page 2, lower right  | page 1, lower left column, line 5 column, line 4 & EP, 96877, A   |
|   | line 16   | 12, line 2 to Column 14,<br>9-51911, A  |
| 1-6   | ch Company),  | A US, 4426502, A (The B. F. Goodrich<br>17 January, 1984 (17.01.84).  |
|   | 2; page 3, left column,   | E JP, 11-262667, A page 2, left column, lines 2 to 42; lines 43 to 47   |
| •   | 6   | May, 1994 (17.05.94),<br>umm 1, lines 7 to 10; Colu   |
| Relevant to claim No.   | opriate, of the relevant passages   | Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  A US: 5312940. A (California Institute of Technology  |
|   |   | C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |
| arch terms used)  | of data base and, where practicable, sea  | Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, se  |
| ed in the fields searched<br>Koho 1994-2001<br>Koho 1996-2001 | xtent that such documents are included Toroku Jitsuyo Shinan K Jitsuyo Shinan Toroku K  | Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included Jitsuyo Shinan Koho 1926-2001 Toroku Jitsuyo Shinan Foroku Fokai Jitsuyo Shinan Toroku Fokai Jitsuyo Shinan Toroku F |
|   | y classification symbols)   | Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl7 C08G61/06~61/08  |
|   |   | B. FIELDS SEARCHED  |
|   | onal classification and IPC   | According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC   |
|   |   | A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl' C08G61/06   |
| lication No.<br>1900/07620                                    | International app PCT/J   | INTERNATIONAL SEARCH REPORT   |

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

WO 01/32739 26

PCT/JP00/07620

## 請求の範囲

- 1. 中性電子供与体およびヘテロ原子含有カルベン化合物の中から選ばれた少くとも一種が配位子としてルテニウムに配位された錯体からなる触媒を環状オレフィンを含有する反応原液と混合し、該環状オレフィンを開環メタセシス重合させる方法において、該反応原液を不活性ガス雰囲気下に調製することを特徴とする環状オレフィン重合体の製造方法。
- 2. 前記開環メタセシス重合が、溶液重合である請求項1記載の環状オレフィン重合体の製造方法。
- 重合である諸求項1記載の環状4レフィン重合体の製造方法。 おれればそくにさいよう 型もられる にんばん なんじゅう ほおおおく

3. 前記開環メタセシス重合が、金型に反応原液を注入して硬化させる塊状

- 4. 前記塊状重合において金型内の重合反応混合物の最高到達温度が140℃以上である請求項3記載の環状オレフィン重合体の製造方法。
- 5. ルイス酸を含有する反応原液を用いることを特徴とする簡求項1記載の環状オレフィン重合体の製造方法。
- 6. 前記触媒とルイス塩基を含有する触媒液を、環状オレフィンを含有する 反応原液と混合し、開環メタセシス重合させる請求項5記載の環状オレフィン重合体の製造方法。